DIALOG(R) File 345: Inpadoc/ram. & Legal Stat (c) 2000 EPO. All rts. reserv.

9542188

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2257551 A2 901018 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2257551 A2 901018 JP 8976611 A 890330 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 8976611 A 890330

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 2257551 A2 901018

IMAGE FORMING DEVICE (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): SUZUKI HIDETOSHI; ONO HARUTO; KANEKO TETSUYA;

NOMURA ICHIRO; UDA YOSHIMI; TAKIMOTO KIYOSHI; TSUKAMOTO TAKEO

Priority (No, Kind, Date): JP 8976611 A 890330 Applic (No, Kind, Date): JP 8976611 A 890330

IPC: \* H01J-031/15

Derwent WPI Acc No: ; G 90-357604 JAPIO Reference No: ; 150003E000051 Language of Document: Japanese

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

6722-5C

①特許出顧公開

# ⊕ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-257551

@Int.CI.\* H 01 J 31/15 B

母公開 平成2年(1990)10月18日

審査開求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

❷発明の名称 画像形成装置

母特 顧 平1−76611

❷出 顧 平1(1989)3月30日

切免 明 者 本 僚 の発明 者 小 野 治 人 全 子 哲也 ②発明 君 野村 **一郎** 砂発 明 看 字 田 芳 巳 **伊州 明 者** 清 印発 明 者 塚 本 **使** 失 の出 顧 人 キヤノン株式会社 砂代 理.人 弁理士 豊田 善雄

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 離 編

#### 1. 発明の名称

整像形成装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 複数の電子放出素子を電気的に並列に記録子放出素子を電気的に並列に記録というでは、可能を表現と、可能を表現となる。 電子ピームの通過と運動を表現の変質がリッド電極と、の手を表現し、一般に対象の変質がリッド電極の対応には、の対象を表現した電子を対した電子を対した電子を対した電子を対した電子を対した電子を対象とする画像形成を表現した。

(2) 額記マルチ電子ビーム線において、並列接接 された電子放出架子列の一線から正電圧を、他時 から負電圧を印加し得るよう給電手段が設けられ、かつ、前記変異グリッド電極に設けられてい る空孔の網口面積が放索子列の両端の電子に対す 5 ものよりも、放果子列の中央の常子に対するも のの方が大きくなっていることを特徴とする観求 項1記載の悪像形成装置。

(3) 前記マルチ電子ピーム環において、並列接続 ちれた電子放出案子列の一緒に該案子を駆動する 為の正電圧と負電圧を給電する手段が設けられ、 かつ、変調グリッド電極に設けられている空孔が 即口面覆が該案子列の前記論電手段が設けられた 一緒に近い案子に対するものよりも、違い者子に 対するものの方が大きくなっていることを特徴と する請求項1記載の個像形成装置。

### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、多数の電子放出案子と前記多数の電子放出案子から放出される電子ピーム群を変調する為のグリッド電信と電子ピームの傾射により間像を形成する為のターグットとを備えた面像形成装置に関する。

#### 【従来の技術】

従来、簡単な領途で電子の放出が得られる電子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン (M.I.

Elinson)等によって発表された冷陰極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1280~1286頁、1985年]

この種の電子放出票子としては、前記エリンソン等により開発された SnO。(Sb) 薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの【ジー・ディトマー "スインソリド フィルムス" (G. Dittmer: "thin Solid Flimm")、9 巻、317 頁、 (1972年) }、ITO 薄膜によるもの【エム ハートウェル アンド シー ジー フォンスタッド "アイ イーイー イー トランス"イー ディー コンフ(M. Hartwell and C.G. Fonstad: "IEEE Trans.ED.Conf.") 519 頁、(1975年)】、カーボン薄膜によるもの【元木久他」 " 真空"、第26巻、第1号、22頁、(1983年)】 などが報告されている。

また、上記以外にも、薄額熱カソードやWIN 型 放出業子等の有望な電子放出業子が数多く報告さ れている。

各電子放出業子の正極と負債の電位を示す國、又(c) は各業子の正負債間に印加される電圧を示す 図である。

第9因(á)は、並列極級されたN個の電子放出の電子が1-Da と電響V-とを接続した回路を示すもの電子で、電源の正極と無子D-の負極を接続したものである。またで電源の正極と無子D-の負極を接続したものである。ように概念ま子を並列に結ぶ共通配線が、電子となったにですの抵抗成分をデータを表子を進行では、電子ととなるでは、電子とで配列されている。では一次では、電子が関連といる。では、電子が関連というのかない限り、素子間で等しい抵抗値を有する。)

また、全ての電子放出素子Di-Daは、ほど等しい抵抗値Rdを各々有するものとする。

前記第9回(a)の回路図に於て、各業子の正径及び負極の電位を示したのが周回(b)である。図の横軸は、Di-Dm の素子番号を示し、複軸は電位

これらは、成膜技術やホトリソグラフィー技術の急速な選歩とおいまって、基板上に多数の常子を形成することが可能となりつつあり、マルチ電子ビーム課として、蛍光表示管、平板型CRT、電子ビーム接觸装置等の各種顕像形成装置への応用が期待されるところである。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これらの常子を簡像形成装置に 応用する場合、一般には、基本上に多数の常子を極 を取りた成し、各常子間を発表しくは原数のの常生 で電気的に配給しマルチ電子ピーム値として用いたが、配給抵抗で生じる電圧がよった。 常子毎のからにはいて生じるである。との ま子のではいるが、のはないのからといいたが、のはないのが、のは、 などのが、のは、 などのが、のは、 などのが、のは、 などのが、のは、 などのが、のは、 などのが、のは、 などのが、といいた。

第9因及び第10回はこの問題をより詳しく説明 する為の間で、問因とも (a)は電子放出案子と記 縁抵抗及び電流を含む等価回路図であり、(b) は

を示す。●印は各素子の正極電位を、層印は負値 電位を表わしており、電位分布の傾向を見易くす る為、便宜的に●印(層印)を実績で結んでい る。

本図から明らかなように、配線抵抗工による電圧降下は一様に起こるわけではなく、正価側の場合は素子Diに近い程息線であり、逆に負価値では素子Diに近い程息線になっている。これは、正価側では、Diに近い程配線抵抗工を流れる電流が大きく、また、負価値では、逆にDiに近い程大きな電流が流れる為である。

これから、各案子の正負種間に印加される電圧 をプロットしたのが同間(c)である。図の機能は D₁-D』の業子番号を、機能は印加電圧を各々示 し、問図(b)と関様、傾向を見易くする為に便宜 的に②を実施で結んでいる。

本図から明らかなように、両図(a)のような回路の場合には、両端の素子(D,及びD。)に近い程大きな電圧が印加され、中央部付近の素子では印加電圧が小さくなる。

従って、各電子放出象子から放出される電子 ビームは、両端の象子程ビーム電流が大きくな り、配像形成装置に応用した場合極めて不容合で あった。(例えば、両端に近い部分の部盤は適度 が置く、中央部付近の適度は淡くなってしま う。)

一方、第10回に示すのは、並列接款された常子 列の片質(本国では常子Di側)に、電源の正負値 を接続した場合である。この様な図路の場合に は、四回(b)に示すように、正価側、負価側とも Diに近い程配線抵抗でによる電圧降下が大きくな る。

従って、各素子に印加される電圧は、質図 (c)に示すように、Diに近い程大きなものとなり、簡単形成装置として応用するには極めて不都合であった。

以上、二つの例で示したような素子等の印加電圧のはらつきの程度は、証判接続される素子の総数N、素子抵抗Rdと配額抵抗rの比(=Rd/r)。あるいは電源の接続位置により異なるが、一般に

は、Nが大きい程、Rd/rが小さい程はらつきは難響となり、また前記第9回よりも第10回の接続方法のほうが、素子に印加される電圧のはらつきが大きい。

例えば、第9回の接収法で煮子鉱抗Rd= $1 \text{ k-}\Omega$ ,  $r=10m\Omega$ の場合、N=100であれば、印加電圧の最も大きな素子と最も小さな素子を比較すると、V==:V=100 程度であるが、N=1000であれば、V==:V=100 と、ばらつきの割合は大きくなる。

また、N=1000,Rd = 1 k Q。 r = 1 m Q の地合には、V ===: V = i = 127:100 程度であるが、r = 10m Q の場合には、V ===: V = i = 472:100程度というようにばらつきの程度は大きくなる。

以上説明したように、特性の等しい電子放出電子を拡致個差別に接続した場合には、配線抵抗に より生ずる電圧降下の為、各電子に実効的に印加 される電圧は電子等にばらついてしまい、電子 ピームの放出量が不均一となり、面優形成装置と して応用する場合に不都合であった。

特に、顧素数の多い(すなわちNの大きい)大容量表示装置を実現しようとする場合には、上記ばらつきの割合は顕著となり、確像の輝度(満度)むらが大きな問題となっていた。

【課題を解決するための手段(及び作用)】

本発明によれば、各電子放出素子から放出される電子ピームの過過と遮断を制御するための変調グリッド電極を設け、各変調グリッド電極の関ロ部 (空孔)の面積を変えることにより、どの常子からも等しいピーム電流がターゲットに照射されるようにしたものである。

より詳しくは、電子放出素子が前記第9回のような配線の場合には、両端よりも中央のグリッド電極の開口面積を大きくする。また、前記第16回のような配線の場合には、素子の給電側から違いグリッド電極視問口面積を大きくするものである。

以上の手段により、電圧降下によって生じた電子放出部からの単位面積当たりの電子ビーム放出 量の減少を、変質グリッド電極の親口面積を拡大。 することにより実効的な電子ピームを増加させ、 結果として関係形成節においては均一な面を設度 を生じ得るという作用を成すものである。 【実施例】

- %

... Tr

3,

4

Ž.

以下に、実施例を用いて本売明を具体的に詳述する。

第1回~第7回は、本発制の一実施側である平板型関係形成装置を説明するものである。

第1回は表示パキルの相適を示しており、国中、 VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは 表示面側のフェースプレートを示してている。 フェースプレートFPの内面には、例えばITOを付 科とする透明電極が形成され、さらにその内側に は、赤・緑・骨の質光はかそイク状に塗りが られ、CRTの分野では公知のメタルパック処理 が落されている。 (透明電極、質光体、メタル パックは国示せず。)また、前記透明電極は、加 連電圧を印知する為に相子EVを通じて、真空容器 外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの産菌に固定された

ガラス基板で、その上面には、使来技術の項で例 示した電子放出業子が200 個×200 列にわたり配 列形成されている。該電子放出業子群は、列部に 電気的に並列接続されており、各列の正価機配能 (負価側配線)は、端子Dp:~Dp\*\*\*\*(培子Da;~ Db\*\*\*\*)によって真空容器外と電気的に接続されて いる。すなわち、本装度では、前述第9間の始電 方法による素子列が200 列にわたり基板S上に形成されている。(1 列あたりの素子数は200 個で ある。)

また、基板 S とフェースプレートFPの中間に は、ストライプ状のグリッド電極 GRが設けられて いる、グリッド電極 GRは、前記素子列と変交して 200 本設けられており、各電極には、電子ピーム を透過する為の空孔 GR(関ロ)が設けられてい る。空孔 Ghは、第1 国の例では各電子放出素子に 対応して1 銀づつ設けられているが、彼迷する様 に、電極により空孔の関ロ面積を適宜変えてある ことが特徴である。

各グリッド電極GRは増子G:-Geea によって、真

李実践外と電気的に接続されている。

本表示パネルでは、200 個の電子放出素子列と、200 個のグリッド電極列により、XY、マトリクスが構成されている。電子放出列を一列づつ環次態動(走査)するのと同期してグリッド電極列に創像1ライン分の変調信号を同時に印加することにより、各電子ビームの食光体への原射を制御し、調像を1ラインづつ表示していくものである。

次に第2回に示すのは、前記第1回の表示パネルに用いられるグリッド電極GRの一部を示す平面因で、(a)、(b)、(c)の3種類を示してある。本面から明らかなように、各グリッド電極の空孔Ghは、異なる同口面積をもち、Gha <Ghb <Ghc なる大小関係にある。

これらの前口面積の具なるグリッド電極 GRは、 前記第1面の表示パネルに於て、次の様に用いられている。すなわち、両端のグリッド電極 (G,及びGooo) に於ては最も第口の小さな (a)を用い、 中央のグリッド電極 GR (Gooo) に於ては最も朝口

の大きな (c)を用い、再業と中央の間に針ては中間的な馬口面積の(b) を用いる。

具体的には、例えば G.~G..及び G.,,,~G...。に
(a) を、G.,-G..及び G...~G...。に (b) を、G...~G...。に (c)を用いて表示パネルを構成することにより、従来問題となっていた個像の辞度(譲渡)ひらを大幅に任滅することが可能となった。

この関ロ面積の異なるグリッド電極の効果を設明する為に、電子放出素子の出力特性を第3個に、グリッド電極の動作特性を第4個に示す。

第3国に示すのは、本表示パネルに用いた電子 放出業子の出力特性の一例である。(電子放出業 子には、従来技術の管理で例示した冷酷極素子、 薄膜熱力ソード、81世 型放出業子、あるいはこれ らに類似するもの等多数個を配列形成できる であれば良い。従って、第3国の出力特性は、これ もの中のほんの一例にすぎないが、本発明は またの中のほんの一例にすぎないが、本発明は またの世が異なるものであってと 意、グリッド電極の関ロ面積を開整する。) り、関係の効果を発揮するものである。) 本図に於て、積輪は電子放出素子に印加される電圧で、複輪は電子放出素子から放射される出力と一ム電流である。第9回(c)で説明したように、並列接接した電子放出素子に於ては、印加電圧にばらつきが生じ(便宜上、印加電圧の最大値をVmax、最小値をVminと表わす。)、第3回のグラフから明らかなように、Vmaxが印加される素子で一ムが放射される。またVelinが印加される素子(列の中央、すなわちDies)からはEBalaの電子に一ムが放射される。

説明を簡単にする為、約記28max 及びE8min を 出力する案子だけについて述べるが、本発明によ れば、E8max を出力する案子に対しては側口面積 の最も小さなグリッド電極を用い、逆にE8min を 出力する案子に対しては関口面積が最も大きなグ リッド電極を用いている。

従って、第4回に示すように、表示パネルの蛍光面電位(加速電圧)を一定(例えば10KV)にし、同時にグリッド電極の引き出し電圧を一定

(例えば15XY) にした場合は、グリッド電極空孔 Ghを通じて敷光面に到達する電波は、EBeax の素子もEBain の素子も等しくなる。

以上の説明から明らかなように、グリッド電響の開口閲覧を電子放出業子の出力ビーム電流にあわせて適宜変えておくことにより、表示パキルの輝度(譲度)むらを大幅に低減することができる。前述したように本実施例では、第2回(a)。(b)、(c) の3種の間口面積のものを用いたが、より特徴に厚度(適度)むらを低減させる為には、各グリッド電価毎に関口面積を変えて平れば良い。

第5回に、各グリッド電極の親口面積を略回で 示すが、各グリッド電極等に異なる舞口を形成す ることは、ホトリソグラフィー・エッチング技術 により容易に可能である。

発明者等は、第5回のようなグリッド電極を用いて、平板形調像形成装置を試作した結果、本発明を適用しない場合(すなわち、全ての素子に対して同一朝口屋板のグリッド電極を用いた場合)

と比較して、発光の蜂皮(濃皮)むらを\*/\*\*以下に低質させることに成功した。

次に、本実施例の表示パネルの駆動方法の最略 を説明する。

第8間に示すのは、前記第1間の表示パネルを認力であるの電気回路をプロック図として示した表示パネル。2 は素子列震動回路。3 は変調グリッド風動回路。4 は高電圧電源である。表示パネル1の電話機子EFFには、高電圧電源4から1957程度の加速電圧が供給される。また、電子放出業子列の負担係配線機子(Dmi-Dmess)は、グランドレベル(OV)に登地され、正価額の配線機子(Dpi-Dpess)は素子列駆動回路2と接続されている。また、グリッド電腦は、端子Gi-Gsesを選じて変調クリッド駆動回路3と接続されている。

ちらに、素子判配数回路 2 及び変調グリッド窓 数回路 3 からは、第 7 図の駆動タイムチャートに 示すタイミングで信号電圧が出力される。第 7 図 中 (a)-(d)は、業子判駆数回路 2 から表示パネル

1 の  $D_{P1}$ ,  $D_{P2}$ ,  $D_{P2}$ ,  $D_{P3}$ ,  $D_{P3}$ ,  $D_{P3}$ ,  $D_{P4}$ ,

以上、本発明の一変施例について説明したが、本発明の実施形態はこれに限るものではなく、例えば、電子放出ま子が前記第10回の給電方法で配維されている場合には、給電器に近いボ子に対するグリッド電腦(即ちGooo制)をはい素子に対するグリッド電腦(即ちGooo制)を立れの間口器を大きくすることが修定(損皮)ならを促進するのに有効である。

また、グリッド電極に設ける空孔は、各電子放 出業子に対して、必ずしもし個である必要はな く、何えば、第8回に示すように多数の孔からなるメッシュ状のものでもよい。その場合には、問題(a)。(b)。(c) に示すように、形成する孔の側数を変えることにより、閉口面積を変化をせることが可能である。

#### 【発明の効果】

本発明の適用は、実施例で示したような平板形態を形成装置以外に、電子放出電子を多数個位列接続した電子振動を有する関係形成装置の殆どに適用が可能で、例えば電子ビーム接頭装置や関係 記載表面の分野にも極めて有効なものである。 4. 国面の簡単な説明

第1回は、表示パネルの一部を示す斜視回。 第2回は、表示パネルに用いられる変数グリッ

ド電極の一部平面団、

第3回は、本画像形成装置に用いられる電子放出業子の出力特性を示す国、

第4回は、変調グリッド電腦の動作特性を示す 回、

第5回は、各変調グリッド電極に形成された調 口部の面積を簡略に示すためのグラフ、

第6回は、表示パネルを駆動するプロック回路 を示す面。

第7回は、 表示パネルの意動タイミングを示す タイムチャート、

第8回は、他の実施思様を示すグリッド電極の 一部平面図、

第9回、第10回は、従来問題点を説明する為の 図である。

1-表示パネル

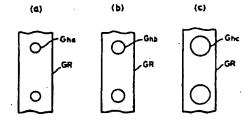
6Rーグリッド電極

2 - 崇子列獻動國路 6k-空孔

3 - 変調グリッド駆動回路。

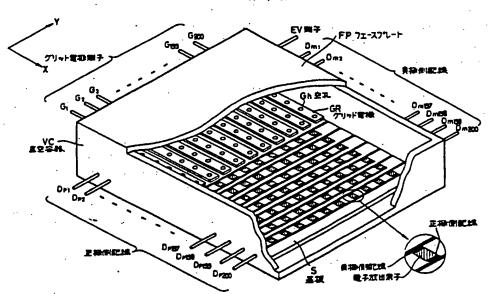
4一高電圧電量

出職人 キヤノン株式会社 代理人 最 田 等 8 第2図

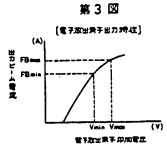


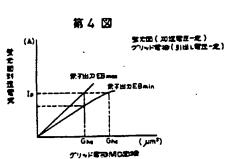
Gha,Gha.Gha --- 所口田野 (Gha < Gha < Gha)

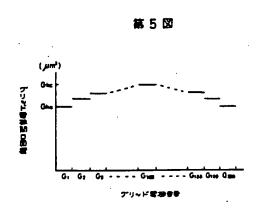
## 第1図



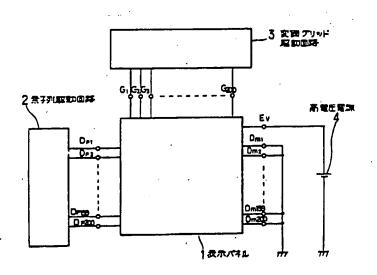




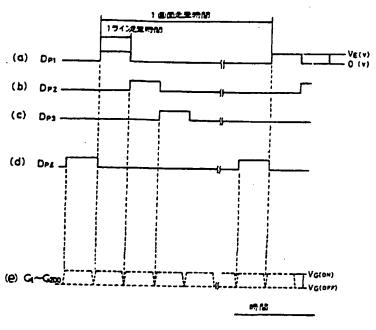




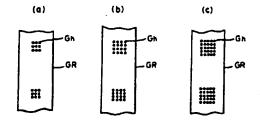
第6. 図

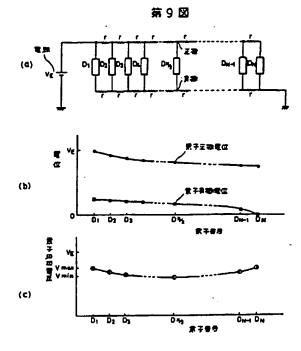


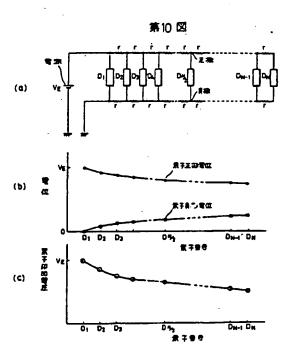
第7図 駆動9イム<del>テ</del>ャート



\$8 ፟፟፟፟፟፟







THIS PAGE BLANK (USPTO)